

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 288 回委員会議事録

1. 日 時： 2019 年 4 月 12 日 (金) 12:20-12:45
2. 場 所： 東京大学本郷キャンパス 山上会館 2 階大会議室
3. 出席者： 近藤高志 (東京大学), 田畑仁 (東京大学), 北川雅俊 (大阪大学), 大見俊一郎 (東京工業大学), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 白木靖寛 (東京大学), 尾浦憲治郎 (大阪大学), 多賀康訓 (中部大学), 高井治 (名古屋大学), 浅野種正 (九州大学), 斉藤伸 (東北大学), 徳田崇 (東京工業大学), 杉山正和 (東京大学), 宮崎誠一 (名古屋大学), 権田俊一 (大阪大学), 木村滋 (高輝度光科学研究センター), 吉川明彦 (千葉大学), 武山真弓 (北見工業大学), 宮崎照宣 (東北大学), 酒井朗 (大阪大学), 殿原浩二 (富士フイルム(株)), 井上和裕 (株村田製作所), 北澤田鶴子 (シャープ(株)), 木本賢治 (シャープ(株)), 潮嘉二郎 (株ニコン), 濱村浩孝 (株日立製作所), 岩澤和明 (東京エレクトロテクノロジーソリューションズ(株)), 三浦博 (株リコー), 関淳志 (AGC(株)), 狩野典子 (凸版印刷(株)), 岡俊行 (株東芝), 田中貴士 (昭和電工(株))

4. 配布資料

- (1) 第 287 回委員会議事録 (案)
- (2) 薄膜工学セミナー2019

5. 議 事：

◎前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認された。

◎報告事項

近藤委員長より、下記委員の交代が報告された。北澤委員、木本委員、岡委員から挨拶があった。

シャープ：北澤田鶴子 (退任)、木本賢治 (就任)
東芝：原通子 (退任)、岡俊行 (就任)

◎審議事項

1. 2019 年 6 月研究会

霜垣委員より、2019 年 6 月研究会の準備状況が説明された。プログラムをメール審議により確定することとした。また、6 月研究会に関連する国際会議 ADMETA2019 の紹介があった。

日程：2019 年 6 月 3 日 (月)

会場：東京大学本郷キャンパス弥生講堂一条ホール

委員会：12:00-13:00

研究会：13:00-18:00

➤ 研究会テーマ「ALP (Atomic Layer Process) の基礎と最新動向」(WG4)

2. 2019 薄膜工学セミナー (配布資料(2))

大見委員より、2019 薄膜工学セミナーの開催内容が説明された。参加登録ページを一般に公開することとした。

日程：7月5日（金）－6日（土）

会場：キャンパス・イノベーションセンター(CIC)東京

3. 2019年10月研究会

杉山委員より、2019年10月研究会の準備状況が説明された。

- 研究会テーマ「エネルギーハーベスティング」(WG1、183委員会共催)

日程：10月28日（月）

会場：東京理科大学森戸記念館（予定）

4. 2019年12月拡大企画委員会、研究会

齊藤委員より、2019年12月の拡大企画委員会、研究会の準備状況が説明された。

- 拡大企画委員会

日程：12月16日（月）

会場：ホテル佐勘

- 研究会テーマ「5G関連薄膜技術」(WG3)

日程：12月17日（火）

会場：東北大学青葉山キャンパス

5. 2020年2月研究会

宮崎委員より、2020年2月研究会の準備状況が説明された。

- 研究会テーマ「2次元層状薄膜の評価」(WG4、141/154委員会共催)

日程：2月17日（月）

会場：名古屋大学東山キャンパス IB 電子情報館2階大講義室

委員会：12：00－13：00

研究会：13：00－18：00

意見交換会：18：00－

6. 2020年4月研究会

徳田委員より、2020年4月研究会の準備状況が説明された。174委員会と共催することが承認された。

- 研究会テーマ「センシング」(WG2)

7. その他

(1) 近藤委員長より、131委員会の設置期間が2020年3月までのため、継続申請が必要であることが説明された。130委員会が設置申請をしたところ、2020年3月までの1年間のみ申請が認められたことが報告された。

(2) 大見委員より、学術振興会からの通知について説明があった。代理出席者に対するサポートが認められなくなったこと、外部の学術団体との共催をおこなわないよう指示があったことおよび産学 Web システムにより会員情報の変更等を行うようになることが報告された。

以上